1P044

Au(111)上ジベンゾペンタセン単分子層の電子状態

(東大院・総合¹, 横国大・工²)

○鈴木 敦¹, 佐藤博史¹, 伊藤佑次朗¹, 青木 優¹, 首藤健一², 増田 茂¹

Electronic structure of dibenzopentacene monolayer on Au(111)

(Univ. of Tokyo¹, Yokohama National Univ.²)

Atsushi Suzuki¹, Hirofumi Sato¹, Yujiro Ito¹, Masaru Aoki¹, Ken-ichi Shudo², Shigeru Masuda¹
【序】

ペンタセンなどの有機半導体はソフトマテリアルの典型であり、その特性から基礎物性のみな らず、有機太陽電池や有機 EL などデバイスへの応用研究が盛んに行われている. 有機半導体結 晶は弱い van der Waals 相互作用によって形成しており、分子間で緩く結合した HOMO(最高被占 軌道)や LUMO(最低空軌道)等の π 軌道が電気伝導に関与する. また、これらの π 軌道は有機 – 金 属界面における電荷注入においても重要な役割を果たす. このような電荷輸送機構に決定的な影 響を与える有機薄膜の電子構造を調べる上で、電子分光は直接的かつ有効的な手法である. 本研 究では、Au(111)基板上に作製したジベンゾペンタセン(DBP)超薄膜を取り上げ、紫外光電子分光 (UPS)、準安定原子電子分光(MAES)、第一原理計算(DFT)を適用し、単分子層における電子状態を 明らかにすることを目的とした. DBP は移動度が高く、金属添加により超伝導を示すことが知ら れている[1]. なお、MAES は試料最外層の価電子状態を選択的に観測できる特徴をもつ[2].

【実験】

実験には超高真空電子分光装置(base pressure: 1.0×10⁻¹⁰ Torr)を用いた[3]. UPS, MAES のプロー ブには He I 共鳴線(*hv*=21.22 eV), He^{*}(2³S, 19.82 eV)をそれぞれ用いた. Au(111)基板は Ar⁺スパッ タリングと電子衝撃加熱(~900 K)により清浄化し, オージェ電子分光で評価した. DBP 超薄膜は,

室温の基板に蒸着速度 0.1 Å・min⁻¹以下で真空蒸 着し,水晶振動子により膜厚を制御した. 試料 の冷却にはクライオスタットを用いた. 孤立分 子・イオンの電子状態や振動状態は C_{2h}対称を仮 定して計算した.

【結果と考察】

Fig. 1 に Au(111)基板に作製した DBP 薄膜の MAES スペクトルを示す. 横軸は基板のフェル ミ準位(E_F)を基準とした結合エネルギー(E_B),縦 軸は放出電子強度を示す. スペクトルの右側の 数値は DBP 膜厚を示す. 単分子層以降において, He*(2^3 S)はペニングイオン化(PI)で脱励起し, DBP 分子軌道由来のバンドが観測された[4]. 注 目すべき点は, C₆H₆/Pd(110)[5]のような遷移金属 上芳香族化合物の単分子層とは対照的に,今回



の系では RI 過程が抑制され, PI 過程が支配的に起こったことである. その理由として以下のこと が考えられる. (1)分子が基板に物理吸着する. (2)分子-基板間の距離が長い. (3)分子-基板間の 軌道混成がほぼない. これらの理由は,一層目から多分子層にかけてバンドシフトがほとんどな いことからも明らかである. また, $\pi_{13, 14}$ バンドの強度で規格化を行ったところ,多分子層のスペ クトルで σ バンドが強調された. He*は単分子層で π 軌道と,多分子層で σ 軌道と優先的に相互 作用することから,単分子層では分子が基板に平行に吸着していること,多分子層では分子が傾 いて吸着していることがわかる[6].

単分子層形成過程のUPS スペクトルにおいてHOMO バンドの高 E_B 側に微細構造が観測された. Fig. 2 に単分子層の HOMO バンドの UPS スペクトル(o)とピークフィッティングの結果を示す. 均質な単分子層を得るため、測定試料には1 ML 薄膜を 370 K で 6 h アニールしたものを用いた. また、温度によるスペクトルのブロードニングを抑えるため、基板温度 55 K まで冷却して測定を 行った.これらの操作を行うことで、単分子層の HOMO バンドでのみ、微細構造を明瞭に観測す ることができた.一方、異なった環境にある分子の状態を反映する多分子層や、Au 5d バンドと の重なりやホール寿命が影響する単分子層の HOMO 以外のバンドでは、このような微細構造は観 測されなかった. 横軸は HOMO バンドのピークを 0 とした. 図中の破線は Voigt 関数(Gauss 関数

と Lorentz 関数の畳みこみ),実線は破線 を足し合わせたものである. HOMO バン ドはほぼ等間隔の 3 成分に分離され,フ ィッティングカーブによりよく再現され る.各成分のエネルギー間隔は~160 meV となった.これは気相ペンタセンの UPS で観測される HOMO バンドの微細構造 のエネルギー(167 meV)[7]に近く,光イオ ン化後に生成した DBP⁺イオンの CC 伸 縮振動に帰属される.これは孤立した DBP⁺イオンの MO 計算による振動解析 によっても確かめられた.

発表では,第一原理計算で得られた Au(111)基板上 DBP 単分子層の電子構造 と実験結果との比較も行う.



文献

- [1] M. Xue et al. Sci. Rep. 2, 1 (2012).
- [2] Y. Harada et al. Chem. Rev. 97, 1897 (1997).
- [3] M.Aoki et al. J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. 156, 383 (2007).
- [4] B. Mahns et al. Phys. Rev. B 86, 035209 (2012).
- [5] J. Yoshinobu et al. Phys. Rev. Lett. 79, 3942 (1997).
- [6] Y. Harada et al. Phys. Rev. Lett. 52, 2269 (1984).
- [7] H. Yamane et al. Phys. Rev. B 72, 153412 (2005).